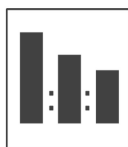




Green 2K HS Primer

Szybko schnący **Green 2K HS Primer** podkład 2K przeznaczony jest pod systemy 2K i bazy wodne. Podkład zapewnia dobre przyleganie i gładkie wykończenie. Szybki czas schnięcia, łatwość w szlifowaniu i wyrównywaniu. Dzięki zawartości mniej niż 540g/L VOC przy gotowym do użycia stężeniu, podkład ten spełnia wszystkie przepisy Unii Europejskiej na rok 2007, a nawet je przewyższa.

Uwaga: Dla powierzchni Aluminium i Blacha Galwanizowana zalecane jest użycie podkładu wytrawiającego Etch Primer.



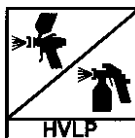
Podkład Wypeł. 5 podkładu (GLG005) : 1 aktywatora (GPM100)
Podkład Wygł. 5 podkładu (GLG005) : 1 aktywatora (GPM100) : ½ rozcień. (GTP010)
Mokro na Mokro 5 podkładu (GLG005) : 1 aktywatora (GPM100) : 1 rozcień. (GTP010)

PROPORCJE



Lepkość	50-60 sek. BSB4 kubka w 20°C	23-28 sek. BSB4 kubka @ 20°C
Żywotność	Wolny/Stand. Aktyw: 1,5 godz. w 20°C Szybki Aktyw: 1.5 - 1.75 godz w 20°C	Wolny/Stand. Aktyw. 1.5 godz. w 20°C Szybki Aktyw. 1.5 - 1.75 godz. w 20°C
VOC	< 540g/l	< 540g/l

GOTOWY



<u>Dysza Wylot</u>	(Grawitacyjna)	(Ssąca)	(Grawitacyjna)	(Ssąca)
ZGODNY:	1.6	1.8	1.6	1.8
HVLP:	1.6	1.8	1.6	1.8
KONWENCJONALNY:	1.6	1.8	1.6	1.8
CIŚNIENIE PISTOLETU:	28/30 psi – 2 bar		28/30 psi – 2 bar	



Nakładać 2 pełne warstwy
120 – 180 μ

Nakładać 2 pełne warstwy
60 – 100 μ



10-15 minut odparowania między warstwami.
30 minut przed wygrzewaniem

5 minut odparowania między warstwami.



Wolny Aktyw.	} 16 godz. w 20°C w pełni wyschnięty	20-25 min. w 20°C przed lakier. bazą
Stand. Aktyw.		15 min. w 20°C przed lakier. bazą
Szybki Aktyw.		5-10 min. w 20°C przed lakier. bazą

Lekkie Wygrz. 30min. w 60°C w pełni wyschnięty Nie Dotyczy



Na Sucho:	P400	P400
Na Mokro:	P800	P800

Czyszczenie - Tetrosyl Gun Wash

Informacje Bezpieczeństwa i Zdrowotne – Patrz Karta Charakterystyki (MSDS)

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England, BL9 6RE. Tel: +44(0)161 764 5981 www.tetrosyl.com
 Czajana F. W. 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 55E Tel.+48 17 860 10 72 www.czajana.com.pl

Dodaaliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność wszystkich dostarczonych informacji. Zastosowanie produktu bez zasięgnięcia dodatkowych informacji jak również przeszkolenia jest na własne ryzyko, dlatego Tetrosyl Ltd. oraz Czajana F.W. nie biorą odpowiedzialności za błędy i zaniebdania w zastosowaniu jak również straty materialne i niematerialne z tego wynikające. Tetrosyl Ltd. prowadzi ciągle badania nad rozwojem dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany opisu technicznego bez wcześniejszego zawiadomienia.

Arkusz ten zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania